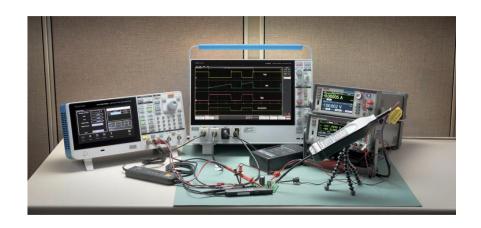
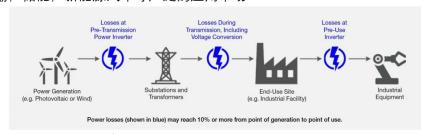
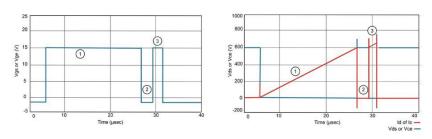
使用 TIVP 光隔离测试系统以及 AFG31000 助力 SiC 器件测试



三代半导体由于其宽禁带所带来的,低驱动电压,低开关损耗等特点,有着光伏,风电,特高压传输,储能,新能源汽车等广泛的应用市场



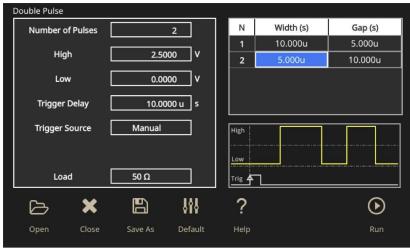
作为重要的开关器件,三代半导体也延续了以往的 IGBT 测试过程中需要考虑的重要参数,如开关,导通,关断情况下的电压电流以及损耗等。除了上下管 Vgs 测试以外,最为重要的便是双脉冲测试,它主要用以衡量开启参数,关闭参数,反向恢复参数等



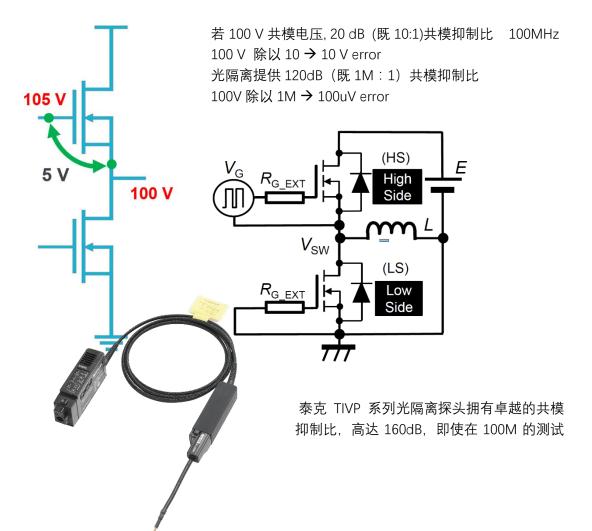
双脉冲测试中不同部分器件的工作状态:

- ① 初始长脉宽,在负载电感器中建立起电流,最大值达到所要求的电流值
- ② 关断,在 diode 中产生电流,该电流与电感电流一致,因而整体体现为电流零位
- ③ 窄脉冲,由于 diode 的恢复,会在起始位置造成电流过冲,故产生尖峰在测试过程中,Gate 驱动电压,要求为两个连续脉宽可调的脉冲串。一般需要专门设计驱动模块,并对其对应的功能进行编辑设计,成本较高,且参数修改操作繁琐复杂。或者使用 AFG 加隔离驱动电路的方式,但是传统的 AFG 基础功能智能生成脉宽不变的脉冲串,参数可调的脉冲串需要通过电脑软件编辑的方式来实现。泰克 AFG31000 完美的解决了上述的问题,其开创性的在仪器上内嵌了双脉冲编辑器,方便快捷的完成双脉冲参数设置和调整。





在完成驱动电压的双脉冲设置之后,之后便是 Vgs 的测量,由于 SiC 单管高达 800V 的 Vds 电压,导致上管存在很高的浮地电压。由于 Gate 电压往往在十几 V 左右,因此对差分探头的共模抑制比提出了很高的要求。

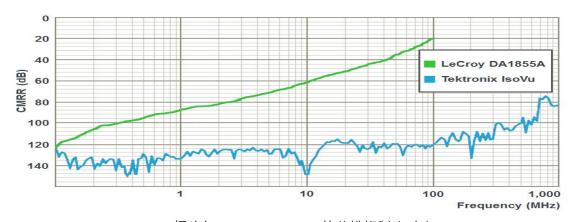


频率下依旧可以稳定在 120dB, 既 1000000:1 的误差。若以共模电压 1000V 举例, 其测试时引入的误差仅为 1mV

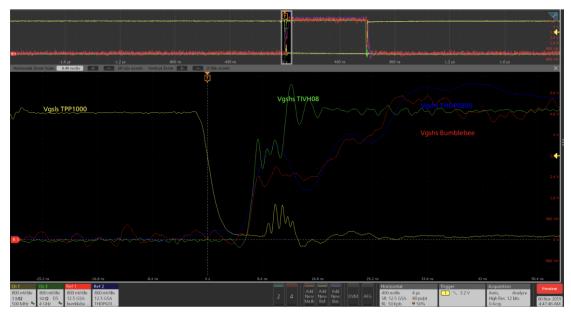
输入电容<3pF

共模电压 > ±60KV

测量范围至 3.3KV (需添加对应衰减连接器)



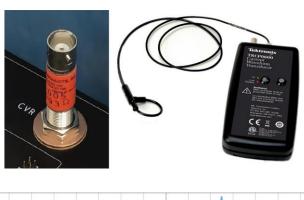
TIVP 探头与 LeCroyDA1855A 的共模抑制比对比

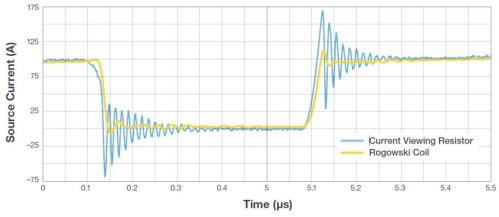


几种常见的 Vgs 测试对比,其中 TPP1000 为下管电压测试,途中可以明显看出光隔离塔头的振铃以及畸变要小的多。

双脉冲测试,除了要对 Vgs, Vds 电压考量外,还需要对 lds 进行考量。

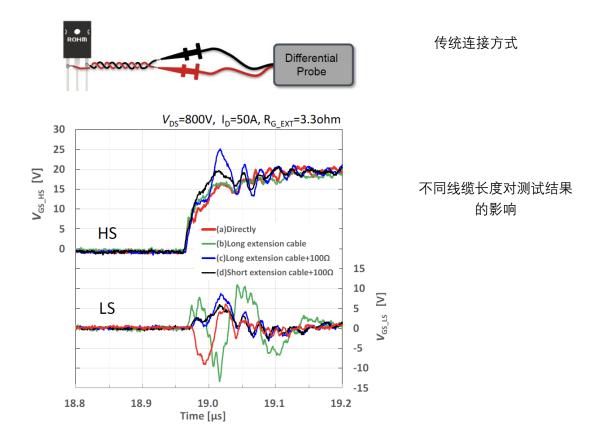
对于以 SiC 以及 GaN 为衬底的三代半导体器件,其 di/dt 可能会高达几十千 A/us,对电流探头的带宽有了新的要求。由于其需要测试开关的整个动态响应过程,要求电流探头需从 DC 起,至测量要求带宽。Shunt 测试方法,可以实现很高的测试带宽,但是由于有较高的共模电压,因此一致受制于共模抑制比,泰克光隔离探头的出现则完美的解决类似的问题。





Shunt 与罗氏线圈测试对比

另外由于超高的开关速度,体现在信号上既为更快的信号,更高的带宽要求,其对探头与 DUT 之间的连接,也有了更高的要求。



泰克光隔离探头使用 MMCX 接口连接器,能够最大程度上降低连接引入的噪声,还原最真实的测量结果

